# 多孔耦合型太赫兹波导定向耦合器的设计

孙玉洁 1.2, 段俊萍 1.2, 王雄师 1.2, 张斌珍 1.2

(1. 中北大学 电子测试技术重点实验室,山西 太原 030051;

2. 仪器科学与动态测试教育部重点实验室,山西太原 030051)

摘 要:设计了一种结构紧凑、工作频带较宽、耦合平稳、高方向性的"十字形"多孔耦合的太赫兹波 导定向耦合器。基于多孔耦合原理,利用 HFSS 软件对太赫兹波导定向耦合器进行了模型仿真和结构 优化。仿真结果表明:在325~475 GHz 带宽范围内,该多孔耦合太赫兹波导定向耦合器耦合度达到 7.5±0.8 dB,隔离度达到 30 dB,即方向性优于 20 dB,各端口回波损耗小于-20 dB。通过对该波导定向 耦合器进行高温高压模拟仿真,确定了使用负性光刻胶 SU-8 作为结构材料的可行性,提出应用 MEMS 工艺在硅衬底上进行加工,将牺牲层工艺应用到波导腔结构的制作中。利用光刻在直通波导 和耦合波导公共宽壁上形成的"十字形"等间距排列耦合孔结构,可以实现较宽的带宽和良好的耦合 平坦度。该方法提高了耦合孔尺寸和位置的精度,减小了反射损耗,为太赫兹波导结构的加工提供了 新思路。

关键词:定向耦合器; 太赫兹; 波导; MEMS 中图分类号:TH706 文献标志码:A **DOI**:10.3788/IRLA201746.0125002

## Design of multi-hole terahertz waveguide directional couplers

Sun Yujie<sup>1,2</sup>, Duan Junping<sup>1,2</sup>, Wang Xiongshi<sup>1,2</sup>, Zhang Binzhen<sup>1,2</sup>

Science and Technology on Electronic Test & Measurement Laboratory, North University of China, Taiyuan 030051, China;
 Key Laboratory of Instrumentation Science & Dynamic Measurement, North University of China, Taiyuan 030051, China)

Abstract: A "cross-shaped" multi-hole terahertz waveguide directional coupler was designed. This compact structure has a large frequency band, stable coupling value and high directivity. The terahertz waveguide directional coupler structure was simulated and optimized with professional electromagnetic simulation software high-frequency structure simulator(HFSS) based on multi-hole coupling principle. The results show that the coupling degree of the terahertz waveguide directional coupler is  $7.5 \pm 0.8$  dB, the isolation is 30 dB, that is, the directivity is higher than 20 dB, and the return loss of each port is less than -20 dB in the range of 325 GHz to 475 GHz. Through high temperature and pressure simulation of the waveguide directional coupler, negative photoresist SU -8 is considered as a suitable material for structure fabrication. The directional coupler is fabricated by micro-electro-mechanical system (MEMS) technology, at the same time, sacrifice layer technology is applied to form the waveguide cavity structure.

收稿日期:2016-05-05; 修订日期:2016-06-15

基金项目:国家自然科学基金(61401405,51475438);山西省基础研究项目(2014011021-4)

作者简介:孙玉洁(1991-),女,硕士生,主要从事 RF MEMS 器件与系统方面的研究。Email:18434362559@163.com

**导师简介:**张斌珍(1974-),男,教授,博士,主要从事微纳机电系统(MEMS/NEMS)和武器系统恶劣环境下的动态测试技术方面的 研究。Email:zhangbinzhen@nuc.edu.cn

The uniformly-spaced coupling holes on the common wall of straight waveguide and coupling waveguide can be achieved by photolithography, therefore a wider bandwidth and a good coupling flatness of the directional coupler were obtained. This method improves the accuracy of the size and position of the coupling holes, reduces the reflection loss, and thus provides a new idea for the processing of terahertz waveguide structures.

Key words: directional coupler; terahertz; waveguide; MEMS

### 0 引 言

太赫兹波包含了频率从 0.1~10 THz 的电磁波, 介于毫米波和红外线之间<sup>[1]</sup>,相比其他频段的电磁 波,太赫兹波具有许多优越的性质,如太赫兹波具有 较高的空间分辨率和时间分辨率,可以穿透大部分 干燥的非金属和非极性物质<sup>[2-3]</sup>,这使得它在测量、 通信、雷达、材料分析等领域具有广阔的应用前景, 是近年来科学研究的热点领域。在太赫兹领域中,太 赫兹定向耦合器作为一种具有方向性的功率分配 器<sup>[4]</sup>,在功率放大器、矢量网络分析仪等方面都有应 用,其中波导型定向耦合器因为具有宽频带、高方向 性等特点,在大功率系统中的应用方面,越来越受到 人们的关注。

波导结构是能够低损耗引导电磁波定向传输的 导行系统结构,目前已有工作应用于 0.1~1 THz 频段 的标准金属矩形波导<sup>[5-6]</sup>,可以满足部分太赫兹低频段 电路系统的需要。然而,金属在太赫兹频段具有较大 的导体损耗,并且随着工作频率的升高,波导的尺寸将 会大大减小,所需要的加工精度也随之提高,因此传统 的机械加工很难满足太赫兹频段器件的加工需求。

射频微机械系统(RF MEMS, Radio Frequency Micro-Electro-Mechanical System)技术的出现为太赫 兹器件的设计和加工提供了新途径<sup>[7]</sup>。RF MEMS 器 件具有小型化、低损耗、可集成性等优异性能,可取 代部分微波器件应用到毫米波、多频段、雷达系统 中,在民用和军事领域都有着良好的应用前景。太赫 兹器件结构尺寸微小,在制作时极易引起表面不平 整和结构不连续的问题,导致器件性能恶化,而 MEMS 工艺恰好可以解决这个问题,可以将公共壁 做到微米级,使耦合孔的厚度效应不显著<sup>[8]</sup>,同时又 可以保证微米级别耦合孔的加工精度,大大提高了 耦合器的耦合性能。 文中设计了一款中心频率为 0.4 THz 的波导定 向耦合器,通过 HFSS 软件对耦合器的结构参数进 行了仿真优化。该耦合器波导长 560 μm,高 280 μm, 耦合孔高 30 μm,在中心频率为 0.4 THz 处耦合度达 到 8.2 dB,方向性达到 30 dB,工作带宽 150 GHz,各 端口回波损耗小于-20 dB,隔离度达到 30 dB,插入 损耗小于 1 dB,驻波比小于 1.035。提出采用 MEMS 工艺来加工波导定向耦合器,采用 SU-8 负性光刻 胶作为结构材料,通过仿真软件模拟器件在高温高 压下的变形和应力,验证了工艺的可行性。该器件具 有加工精度高、结构紧凑、定向性好、工作带宽大、低 损耗等优点,为具有波导结构的太赫兹器件加工提 出了新的方法。

## 1 多孔耦合原理

如图1所示,定向耦合器主要由输入端口1、直 通端口2、耦合端口3和隔离端口4组成的,4个端 口的信号功率分别为P<sub>1</sub>~P<sub>4</sub>。在理想情况下,从输入 端输入的信号一分为二传输到端口2和端口3输





出,不能进入端口4;一般情况下,输出端口输出的 信号和输入端口输入的信号相比是有衰减的<sup>[9]</sup>,隔 离端口有小部分信号输出。单孔耦合的频带较窄,通 过增加耦合孔数目,利用小孔之间的衍射效应,可以 有效增大带宽。在直通波导和耦合波导的公共壁上 开 n 个等间距的小孔,在主波导中输入波的振幅设 为 A, 假设小孔耦合很弱, 则主波导输出的直通波的 振幅几乎是相同的。所以可以近似的假定每个小孔 处的输入场的振幅是相等的,但每个小孔场的相位 是不同的。

输入信号经过每个小孔都会激励起一个前向波 和反向波,由于耦合孔等间距排列,因此前向波分量 的传输通道长度是一样的。根据相位叠加理论<sup>[10]</sup>,可 以推出正向波振幅和反向波振幅分别为:

$$F = A e^{-j\beta Nd} \sum_{n=0}^{N} F_n$$
(1)

$$B = A \sum_{n=0}^{N} B_n \mathrm{e}^{-j\beta u \mathrm{d}}$$
<sup>(2)</sup>

式中:d 为相邻两个小孔间的距离,相位参考点选取 在第一个小孔 n=0 处,那么 n 个分量的传输长度即 为 2nβd。

*S*参数用来表征定向耦合器的性能,其表达公式为:

#### $S_{nm}=101g(P_m/P_n)$

式中:*S*<sub>11</sub>,*S*<sub>21</sub>,*S*<sub>31</sub>,*S*<sub>41</sub>和*S*<sub>34</sub>分别代表回波损耗,插入损耗,耦合度,隔离度和方向性。

#### 2 0.4THz 波导定向耦合器设计仿真

基于多孔耦合原理,设计了一款多孔耦合波导型 定向耦合器,如图2所示。中心频率设置为0.4 THz, 则综合考虑WR-2标准矩形波导口尺寸<sup>[11]</sup>和安捷伦 网络分析仪测试连接的限制,将波导口尺寸最后设 计为0.56 mm×0.28 mm。



图 2 波导定向耦合器三维模型

Fig.2 3D model of waveguide directional coupler

根据上述理论进行建模,当采用多孔排列,且耦 合孔的尺寸大于孔间距时,可以通过改变耦合孔形 状增加耦合强度。文中采用"十字形"耦合孔,通过调 整耦合孔的大小和间距,达到了设计要求,具体参数 如表1所示。

## 表1多孔耦合器尺寸参数

### Tab.1 Size parameter of the multi-hole coupler

Waveguide	Waveguide	Coupling hole spacing <i>j</i> /µm	Coupling hole
length/µm	height/µm		size d/µm
560	280	252	57

耦合孔对耦合度的影响远大于波导腔的影响, 因此通过 HFSS 仿真,设置耦合孔厚度从 10 μm 增 加到 100 μm,观察耦合度的变化。如图 3 所示,随



(a) 耦合孔厚度 h 与耦合度 S31 的关系

(a) Relationship between coupling hole thickness h and  $S_{\rm 31}$ 



(b) 中心频率 0.4 THz, 耦合度 S<sub>31</sub> 与耦合孔厚度 h 的关系
(b) Relationship between S<sub>31</sub> and hole thickness h at 0.4 THz
图 3 耦合孔厚度对耦合度的影响

Fig.3 Influence of coupling hole thickness h on coupling degree  $S_{31}$ 

着耦合孔厚度增加, S<sub>31</sub>线性减小,在中心频率为 0.4 THz 时,厚度增大 10 μm,耦合度会减小 2 dB。同 时耦合孔需要必要的厚度来保证机械性能的稳定 性,所以综合考虑结构强度和器件的耦合性能,耦合 孔厚度最终定为 30 µm。

图 4 中从耦合器的电场分布可以看出,输入信 号大部分通过直通波导输出,另外一小部分通过耦 合孔耦合到耦合波导,耦合出来的信号电场较小通 过耦合端口进行输出,可以用测试仪器直接进行测 量。仿真结果表明,该波导定向耦合器在 325~475 GHz 内直通耦合端插入损耗 *S*<sub>21</sub> 接近于 0 dB,耦合度 *S*<sub>31</sub> 变化幅度较小,波动幅度为±0.8 dB,隔离度 *S*<sub>41</sub> 优 于 30 dB,端口 1 回波损耗 *S*<sub>11</sub> 优于 30 dB。



(a) Distribution of coupler electric field







#### directional coupler

方向性 Directivity 为耦合端和隔离端输出功率 之比的分贝数,其表达式为 S<sub>34</sub>=10lg(P<sub>3</sub>/P<sub>4</sub>),S<sub>34</sub>越大, 反向传输功率越小,耦合器定向性就越好。波导定向 耦合器要实现最佳耦合平坦度,相应的方向性和工 作带宽就会下降;要实现最佳方向性,就会牺牲耦合 平坦度和工作带宽。综合考虑耦合器的工作带宽、耦 合度、方向性和插入损耗等因素,通过增加耦合孔的 数目,采用耦合孔等间距分布来增加工作带宽和保证方向性,由图 5 可以看出:该定向耦合器在 325~475 GHz 内方向性始终优于 20 dB。



(a) 波导定向耦合器方向性 S34

(a)  $S_{34}$  directivity of waveguide directional coupler





通过 HFSS 优化分析,最终确定了波导定向耦 合器的波导尺寸以及十字耦合孔的大小位置。从仿 真结果可以看出,该耦合器应用在太赫兹频段具有 良好的耦合平坦度,方向性好,工作带宽大的优势。

## 3 波导定向耦合器制作工艺选取

由于波导定向耦合器的尺寸均在微米级,特别 是耦合孔的尺寸 d 为 57 μm,采用传统的机械加工 工艺,很难满足小尺寸结构的加工精度要求。采用紫 外光刻技术发展出的 UV-LIGA 工艺<sup>[12]</sup>,在成本相对 低廉的同时,加工精度可以达到 1 μm 量级,加工的 器件尺度在 0.01~10 mm,因此采用 MEMS 工艺来制 造该波导定向耦合器。实验选取环氧树脂型负性感 光胶 SU-8 作为结构材料,分析该定向耦合器在高 温高压下的变形与应力情况。固化后 SU-8 胶在室 温的杨氏模量为 2.1 Gpa, 泊松比为 0.252 2, 热膨胀 系数为 52/k。

#### 3.1 波导定向耦合器的高压性能分析

微波器件在高频段使用时,器件尺寸的改变对 信号传输性能影响很大<sup>[13]</sup>,使用仿真软件进行了整体 结构的仿真,分别将施加在上盖的压强设置为 0.1、1、 10 MPa,得到的盖片的形变截面图如图 6 所示 (由于 其他方向变形量较小,因此只看总变形情况)。





Fig.6 Analysis of compression deformation of the upper cover of waveguide coupler

由图可见,当施加压强分别为 0.1、1、10 MPa 时,器件的最大变形产生在耦合端口处,产生的最大 形变位移量分别为 2.94、29.4、294.3 nm,由于耦合器 的波导高度为 280 μm,施加在盖片上面的力引起的 变形线性增加,属于弹性范围内,不会影响器件的高 频性能。

由于测试的时候,需要将测试波导口和器件的 波导口连接,会对器件的端口施加压力,因此采用仿 真软件模拟端口压强分别为 0.1、1、10 MPa 时,器件 的变形情况。



waveguide coupler

通过图7可以看出:当施加压强分别为 0.1、1、10 MPa 时,器件的最大变形仍然产生在耦合端口处,

产生的最大形变位移量分别为 7.33、73.3、733.1 nm, 仍然是线性增加,在弹性形变内,因此该波导定向耦 合器可以在高压环境下使用。

#### 3.2 波导定向耦合器的高温性能分析

文中设计的波导定向耦合器是用 SU-8 胶叠层 烘烤制作出来的,由于 SU-8 交联状态下玻璃化转 化温度为 494.8 K,因此高温会对器件产生应力,从 而导致器件变形,影响传输性能。文中使用仿真软件 模拟该结构在温度 100 和 500 ℃时产生的应力情况, 如图 8 所示。



Fig.8 Different temperatures and stresses distribution of the waveguide directional coupler

温度为 100 ℃时模型如图 8(a)所示,单方向传 热,产生最大应力达到 8.9×10<sup>5</sup> Pa;当温度升高到 500 ℃时,应力急剧增加到 5.5×10<sup>6</sup> Pa。此时器件变形 严重,已经严重影响传输性能,并且应力明显的集中 在器件边角和最窄只有 81 µm 的耦合孔间隙上,这 就要求在工艺中使用较低的温度,同时避免受热不均。 升高温度在 100 ℃以内器件尺寸有较小的变化,基 本在纳米级别,不会影响器件的传输性能,而 SU-8 胶的烘烤温度最高为 95 ℃,因此满足器件的要求。

## 4 波导定向耦合器的工艺设计

文中提出采用 MEMS 工艺和牺牲层技术相结合的方法对波导定向耦合器进行加工,使用

AZ50XT 作为牺牲层材料填充高度 280 μm 的波导 腔。耦合器加工按照 SU-8 工艺的一般流程,具体工 艺流程如下:(1) 基片预处理,将硅片分别用丙酮、酒 精、去离子水超声波清洗,然后烘干;(2) SU-8 勾 胶、光刻、显影形成波导定向耦合器的直通波导腔; (3) 在预留的波导腔内填充正胶 AZ50XT,光刻、显 影去除波导腔以外残留的 AZ50XT;(4) 对 SU-8 进 行匀胶、光刻,形成耦合孔结构;(5) 对 SU-8 进 行匀胶、光刻、显影操作,制作耦合波导腔;(6) 利用 AZ50XT 易溶于丙酮的特性,去除下层光刻胶牺牲 层,释放悬空结构;(7) 用 40%的 KOH 溶液对波导 定向耦合器进行器件剥离;(8) 对剥离下来的器件进 行正反两侧溅射,使其金属化;(9) 将溅射过金属的 上、下盖与上一步金属化的器件进行封装。







溅射金属化具有均匀,致密,厚度可控的优点。 太赫兹波导定向耦合器设计工作频率为 0.4 THz,趋 肤效应显著,趋肤深度公式为:

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi f \mu \sigma}} \tag{3}$$

式中:f为电磁波的频率; $\mu$ 和  $\sigma$ 分别为材料的磁导率 和电导率。在 0.32~0.48 THz 内四种常见金属的趋肤 深度如图 10 所示,由于耦合器波导内壁厚度需大于 100 nm,且金属 Cu 容易氧化,最终选择溅射金属金。



Fig.10 Skin depths of some metal materials

## 5 结 论

文中通过对多孔耦合原理进行分析,设计了一 种用于太赫兹频段的"十字形"多孔耦合的波导定向 耦合器。利用 HFSS 仿真软件对波导定向耦合器的 结构参数进行了优化,分析了耦合孔的厚度对耦合 度 Sai 参数的影响,仿真发现:中心频率处耦合孔的 厚度与耦合度成线性关系。该波导定向耦合器工作 带宽为 325~475 GHz, 隔离度优于 30 dB, 回波损耗 小于-20 dB,驻波比小于 1.035,在 0.4 THz 处耦合度 达到 8.2 dB,方向性优于 30 dB,符合高强度耦合、定 向性好的特征。通过设置 SU-8 胶的力学参数对该 波导定向耦合器进行高温高压模拟仿真,结构变形 量均在弹性范围内,提出采用 RF MEMS 工艺来加 工,减小了耦合孔尺寸和位置的加工误差,保证了信 号传输的方向性,提高了主波导和耦合波导以及弯 波导连接部分的平整性,减小了反射损耗,通过溅射 金属金来降低趋肤效应对信号传输的影响,为太赫 兹波导结构的加工提供了新思路。

#### 参考文献:

- Zhang Y, Wang Q, Ding J. A cross-guide waveguide directional coupler with high directivity and broad bandwidth
   [J]. *MWCL*, *IEEE*, 2013, 23(11): 581–583.
- [2] He Xiaoyang, Zhang Qixia, Yang Chun, et al. Design of terahertz photonic crystal fiber and antenna [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2015, 44(11): 534–538. (in Chinese) 何晓阳, 张屹遐, 杨春, 等. 太赫兹光子晶体光纤与天线设 计(英文)[J]. 红外与激光工程, 2015, 44(11): 534–538.
- [3] Zhang Jianfa, Yuan Xiaodong, Qin Shiqiao. Tunable terahertz and optical metamaterials [J]. *Chinese Optics*, 2014, 7(3): 349-364. (in Chinese) 张检发, 袁晓东, 秦石乔. 可调太赫兹与光学超材料[J].中 国光学, 2014, 7(3): 349-364.
- [4] Li Hao, Chen Anding, Hong Wei, et al. Investigations on directional couplers based on substrate integrated waveguide
  [J]. *Journal of Microwave*, 2004, 20(4): 5456. (in Chinese)
  李皓,陈安定,洪伟,等. 基片集成波导定向耦合器的仿真
  与实验研究 [J]. 微波学报, 2004, 20(4): 54356.
- [5] Guan Xiaowei, Wu Hao, Dai Daoxin. Silicon hybrid surface plasmonic nano-optics -waveguide and integration devices
   [J]. *Chinese Optics*, 2014, 7(2): 181–195. (in Chinese)

管小伟, 吴昊, 戴道锌. 硅基混合表面等离子体纳米光波 导及集成器件[J]. 中国光学, 2014, 7(2): 181-195.

- [6] Guo Lantao, Mu Kaijun, Deng Chao, et al. Terahertz spectroscopy and imaging [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2013, 42(1): 51-56. (in Chinese)
  郭澜涛, 牧凯军, 邓朝, 等. 太赫兹波谱与成像技术 [J]. 红 外与激光工程, 2013, 42(1): 51-56.
- [7] Chen Deyong, Cao Mingwei, Wang Junbo, et al. Fabrication and wafer-level vacuum packaging of MEMS resonant pressure sensor [J]. *Optics and Precision Engineering*, 2014, 22(5): 1235-1242. (in Chinese)
  陈德勇,曹明威,王军波,等.谐振式 MEMS 压力传感器 的制作及圆片级真空封装 [J]. 光学 精密工程, 2014, 22 (5): 1235-1242.
- [8] Wang X, Zhao P, Yang T. A THZ cross-guide waveguide directional coupler with high directivity [C]//2014 15th International Conference on Electronic Packaging Technology,

2014.

- [9] Cao Naisheng. Research and design of hole coupling directional coupler for high power microwave measurement
  [D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology, 2008. (in Chinese)
  曹乃胜. 用于高功率微波测量的孔耦合定向耦合器研究与 设计[D]. 成都: 电子科技大学, 2008.
- [10] Marconnet A M, He M M, Sengele S, et al. Microfabricated silicon high-frequency waveguide couplers and antennas [J]. *Electron Devices, IEEE Transactions on*, 2009, 56(5): 721– 729.
- [11] Kang Xiaoke, Chen Peng, Deng Xianjin, et al. Design method about 0.14 THz power divider based on 3 dB directional coupler [J]. *Infrared and Laser Engineering*, 2013, 42(1): 51–56. (in Chinese) 康小克, 陈鹏, 邓贤进, 等. 基于 3dB 定向耦合器的 0.14THz 功 率分配器设计方法[J]. 红外与激光工程, 2013, 42(1): 51–56.